(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-164970

(P2000-164970A) (43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI			テーマコート*(参考)
H01S	5/042		H01S	3/18	622	2H037
	5/022				612	5 F 0 7 3
COSB	R/42		CO 2 B	6/42		

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

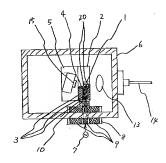
(21)出職番号	特膜平10-340740	(71)出題人 000006633
		京セラ株式会社
(22) 出願日	平成10年11月30日(1998, 11, 30)	京都府京都市伏見区竹田島羽殿町6番地
		(72)発明者 田中 強
		長野県岡谷市長地2800番地 京セラ株式会
		社長野岡谷工場内
		Fターム(参考) 2HO37 AAO1 BAO3
		5F073 AB27 AB28 BA02 EA14 FA04
		FA15 FA18 FA25 FA28

(54) 【発明の名称】 光素子モジュール

(57)【要約】

【課題】ギガビット帯の高速変調下で使用される光素子 モジュールの入力信号線路上のインダクタンスを低減 し、より広帯域化する事を目的とする。

【解決手段】半導体レーザ1を搭載した第1の基板2上 及びパッケージ6の外部端子を形成する第2の基板8上 にコプレーナ線路3、9を形成し、各コプレーナ線路 3、9間を、同じくコプレーナ線路が形成されたフレキ シブル配線板10により接続して光素子モジュールを構 成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体レーザや外部変調器チップ等の光素 子をパッケージ内に備え、この光素子に光信号を入出力 するための光ファインを備えた光素子をジュールにおい て、上記光素子を搭載固定する第1の基板と、外部端子 を形成する第2の基板とと備え、これら第1、第2の基 板の電気信号入出力部にコプレーナ線器を形成したこと を特徴とする光素子モジュール。

1

【請求項2】上記第1の基板と第2の基板の互いのコプレーナ線路間をフレキシブル配線板により接続したこと 10を特徴とする請求項1記載の光素子モジュール。

【請求項3】上記フレキシブル配線板がコブレーナ線路 を形成していることを特徴とする請求項2記載の光素子 モジュール。

【請求項4】上記第1の基板上のコプレーナ線路の入力 信号伝搬路中に、インビーダンス整合用薄模抵抗を形成 したことを特徴とする請求項1、2又は3記載の光素子 モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信用半導体レ ーザモジュール、外部変調器モジュール等の光素子モジ ュールに関わり、特にギガビット帯の高速変調下で使用 される広帯壊光素子モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より光通信の分野で光信号と電気信号を変換するための光素子モジュールが使用されてい

[0003] 例えば光素子が半導体レーザである半導体 レーザモジュールの場合の一例を図6により説明する (特許第2616469号公線参照)。パッケージ6内 に収納された半導体レーザ1から出射されるレーザ光は レンズ13により集光され、その光軸に軸心を一致させ た光フォイバ14と結合される

【0004】半導体レーザ1は、セラミック材等から成 る第1の基板2に形成された金属から成る第1のマイク ロストリップ数816上に信号伝敷方向と光出射方向が 一致するよう線置され、第1の基板2社金属板等からな るキャリア5上に、またキャリア5は図示しない熱電子 冷却素子上に搭載されている。第1のマイクロストリッ 40 7線路16の長さを顕飾する事で、パッケージ6内の半 導体レーザ1の位置を目前に設定している。

【0005】また、パッケージ6の外部端子を形成する ス整合をとるが 為のセラミック材から成る第2の基板 思に第2のマイ する場合。 前記 ウロストリップ線路17が形成され、第1のマイクロストリップ線路16と第1のポンディングワイヤ18によ り接続されている。第2のマイクロストリップ線路17の途中には、半導体レーザ1とのインビーグンス整合用 特の手段により 大ご付近信3年以下が成立したい変調回路 んだ付け部は、から供給される変調信号では、第2のマイクロストリッ 50 間頭があった。 間頭があった。 間頭があった。 間頭があった。

ブ線路17、チップ抵抗19、第1のボンディングワイヤ18及び第1のマイクロストリップ線路16を介し、 半導体レーザ1に達する。半導体レーザ1の上面に もう一方の電極パターンが形成されており、ケースグラ ンドへ接伸するための中線点としてキャリア5〜第2の ボンディングワイヤ20により接続されている。

【0006】半導体レーザ1のレンズ13と対抗する側には、半導体レーザ1の後力出射光をモニケするモニタ 用フォトダイオード15が配置されている。この図では、パッケージ6に植設された他の外部端子や、これらの外部端子に接続された(キャリア5からケースグランドへの接続等)パッケージ6内の他の回路部分は填雑さを離けるため。図示していない。

【0007】図7に前記信号伝樂路を簡易的に表した等 価回路図を示しており、半導体レーザ1を所定の電気信 号で駆動することにより変調された信号光を得ることが できる。

【0008】ここで、第1のボンディングワイヤ18及 20 第2のボンディングワイヤ20は、長さ1mmで約1 nHのイングクタンスとして表される。イングクタンス 値は、ボンディングワイヤ18、20の長さに比例し、 ワイヤ本数に反比例する。ギガビット帯の高速変調下で 使用される半導体レーザモジュールにおいては、半導体 レーザ駆向間窓と半導体レーザの間の電気的交接続におけ 方損失や反射を抑える必要があり、信号伝搬路上のイ ンディングワイヤ長を最短とし、かつ複数ボンディン グする帯でイングクタンスの低減を実現している。

[0009]

【発野が解決しようとする課題] 前記従来技術では、信 号伝機路上にポンディングワイヤ18、20が程序を終さ ている為、ポンディングワイヤ18、20が指する寄生 インダクタンスにより、変調信券の反射や損失が生じ、 半導体レーザモジュールの変調周波数において帯域制限 を受けていた。

【0010】また、第1のマイクロストリップ総路16 は、半導体レーザ1とモニク用フォトダイオード15の 関に設定されており、充分なフォトダイオード15の受 信感度を得るために、現実にはその距離を1mm以下に 設定する必要がある。そのため、第1のマイクロストリップ線路17へのワイヤボンディングが困難であった。 【0011】その他、半導体レーザ1とのインビーダン ス整合をとるための整合用抵抗をバッケージ6内に収納 する場合。能の通り第1の形成する手段によって も、その途中への裁置は不可能であり、第2のマイクロストリンプ線路1 6は距離が短い為、薄膜により形成する手段によって も、その途中への裁置は不可能であり、第2のマイクロ 本人リップ線路17の途中にナップ型抵抗19をはんだ 等の手段により裁置する必要があった。チップ抵抗のは んだ付け部は、電気的な反射の原因となりやすいという 即職があった。

【0012】本発明の目的は、上記従来技術の問題点を 解消する事にあり、半導体レーザまでの信号伝搬路上の 寄牛インダクタンスを低減し、広帯域な半導体レーザモ ジュールあるいは光素子モジュールを提供する事にあ **5**.

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明はパッケージ内に 配置した半導体レーザや外部変調器チップ等の光素子を 搭載固定する第1の基板と、外部端子を形成する第2の 基板とを備え、これら第1、第2の基板の信号入出力部 10 にコプレーナ線路を形成して光素子モジュールを構成し たことを特徴とする。

【0014】また、本発明は上記第1の基板と第2の基 板の互いのコプレーナ線路間をコプレーナ線路を形成し たフレキシブル配線板により接続したことを特徴とす る。

【0015】即ち、第1と第2のマイクロストリップ線 路に代わりコプレーナ線路を形成し、ボンディングワイ ヤの代わりにコプレーナ線路を形成したフレキシブル配 レーナ線路は、入力信号ラインである中心導体幅の形成 に自由度を有する上、直線に限定されない。また、コブ レーナ線路を形成したフレキシブル配線板は、インダク タンスとみなされず、電気的な反射や損失を受けない。 更にコプレーナ線路の途中にインピーダンス整合用抵抗 を薄膜により形成する事で、チップ抵抗のはんだ付け部 の電気的反射を抑制し、光素子モジュールの周波数帯域 幅を向上させることができる。

[0016]

【作用】第1と第2の基板上にコプレーナ線路を形成 し、各コプレーナ線路間を同じくコプレーナ線路を形成 したフレキシブル配線板により接続し、第1のコプレー ナ線路の入力信号伝搬路涂中にインビーダンス整合用薄 膜抵抗を形成することで、信号伝搬路上の寄生インダク タンスを低減する事ができ、電気的な反射や損失を受け ず、光素子モジュールの小信号周波数応答特性が改善 し、帯域幅を向上させることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を図1に より説明する。

【0018】図1は、光素子が半導体レーザである本発 明の半導体レーザモジュールの構成を示す平面図であ る。図6と同一部分には同一の符号を付してある。 【0019】 窓化アルミニウム材により形成された第1

の基板2上にメタライズにより入力インピーダンスが5 0Ωとなる第1のコプレーナ線路3が形成されている。 第1のコプレーナ線路3の入力信号が伝搬される中心導 体の途中には、半導体レーザ1とのインピーダンス整合 用の薄膜抵抗4が形成されている。半導体レーザ1は第 搭載固定されている。

【0020】第1の基板2は、銅タングステン材等の導 電性材料からなるキャリア5 上に、はんだ付等の手段に より搭載固定され、図示しない半連体レーザ1の温度制 御用熱電子冷却素子上に搭載され、パッケージ6内に収 容固定される。

【0021】パッケージ6は、変調速度10Gb/sで 使用される半導体レーザモジュールのリード形成にセラ ミック基板を用いた14ピンバタフライ形パッケージで ある。変調信号7が入力されるリード側のセラミック基 板である第2の基板8上には、第2のコプレーナ線路9 が形成され、第1のコプレーナ線路3と第2のコプレー ナ線路9間は、同じくコプレーナ線路が形成されたフレ キシブル配線板10により接続されている。

【0022】また、上記半導体レーザ1から出射される 光信号はレンズ13で集光され、光ファイバ14から導 出され、半導体レーザ1からの後方出射光をモニタする モニタ用フォトダイオード15が配置されている。

【0023】図2にフレキシブル配線板10の詳細を示 線板により接続することで上記目的が達成される。コプ 20 す。20 μm以下の厚みからなる3枚の銅箔11は、変 調信号7が通る中心銅箔の幅と、ケースグランドに設置 される両サイドの銅箔との間隔が、インピーダンス50 Ωとなるような寸法に設定され、ポリイミド系樹脂から 成る絶縁体12により固定、形成されている。銅箔11 の両端は、はんだ付け等による接続が可能となるようわ ずかに露出している。なお、銅箔11の代わりに金箔に より形成し、熱圧着等による手段で接続しても良い。 【0024】フレキシブル配線板10は、薄くて柔らか く、屈曲性が良いため、作業性においても、ワイヤボン

> 30 ディングに劣らない。 【0025】変調信号7は、入力インピーダンスが50 Ωに設定された第2のコプレーナ線路9の中心導体、フ レキシブル配線板10の中心導体、第1のコプレーナ線 路3の中心導体及び薄膜抵抗4を介し、半導体レーザ1 に至る。半導体レーザ1のp側は、第1のコプレーナ線 路3の両サイドのグランド (COM) バターンにボンデ ィングワイヤ20により接続され、ケースグランドに接

> 【0026】ここで、図3に従来のモジュールで用いら 40 れるマイクロストリップ線路基板の断面図、図4に本発 明で用いるコブレーナ線路基板の断面図を示す。図3に 示すマイクロストリップ線路基板の場合、その特性イン ピーダンスは基板の厚みH、比誘電率 r r 、及び線路幅 Wで決定される。一般に基板厚みHは一定である為、線 路幅も一定とする必要がある。

地されている。

【0027】これに対し、図4のコプレーナ線路基板の 場合、中心導体幅W、接地導体(グランドパターン)ま での間隔Gの比、ならびに基板の比誘電率¿rで決ま る。従って、中心導体幅Wを同一基板上で自由に設定す 1のコプレーナ線路3の中心導体の終端となる部分上に 50 る事が可能であり、図1の第1のコプレーナ線路3及び (4)

第2のコプレーナ線路9に示すように、半導体レーザ1 に至るまで直線とする必要がない上、コプレーナ線路を 形成したフレキシブル配線板10による接続も可能とな

【0028】図5に本実施例による信号伝搬路を簡易的 に表した等価回路図を示すように、図7の従来例で示し たようなボンディングワイヤ18、20が有する寄生イ ンダクタンスの影響を受けないことがわかる。

【0029】半導体レーザモジュールの小信号周波数応 るため、本実施例のようにインダクタンスを低減したこ とにより、従来例で3dB帯域幅が25GHzであった のに対し、28GHzに帯域幅が改善され、広帯域化す ることができる。また、フォトダイオード付近でのワイ ヤボンディングがなく、作業性を良くすることができ

【0030】なお上記の例では、光素子として半導体レ ーザ1を用いたが、これ以外に外部変調器チップなどの 光素子を用いて光素子モジュールを構成することもでき **5**.

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、バッケージ内に配置し た半導体レーザや外部変調器チップ等の光素子を搭載固 定する第1の基板と、外部端子を形成する第2の基板と を備え、これら第1、第2の基板の信号入出力部にコブ レーナ線路を形成して光素子モジュールを構成したこと によって、入力信号伝搬路上の寄生インダクタンスを低 減でき、光素子モジュールの帯域幅が改善され、広帯域 化する。

【図面の簡単な説明】

*【図1】本発明の光素子モジュールの構成を示す平面図 である。

【図2】本発明の光素子モジュールに用いるフレキシブ ル配線基板を示し、(a)は平面図、(b)は端面図で ある。

【図3】マイクロストリップ線路基板の断面図である。

【図4】コプレーナ線路基板の断面図である。

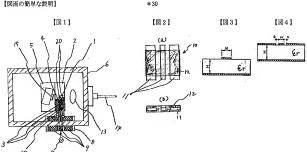
【図5】 本発明の光素子モジュールの信号伝播路を簡易 的に表した等価回路図である。

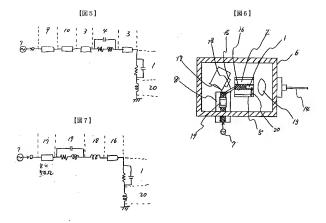
答特性における帯域幅は、インダクタンス値に反比例す 10 【図6】従来例の光素子モジュールの構成を示す平面図 である。

> 【図7】 従来例の光素子モジュールの信号伝搬路を簡易 的に表した等価回路図である。

【符号の説明】

- 1: 半導体レーザ
- 2:第1の基板
- 3:コプレーナ線路
- 4:薄膜抵抗
- 5:キャリア
- 20 6: パッケージ
 - 7:麥調信号
 - 8:第2の基板
 - 9:コプレーナ線路
 - 10:フレキシブル配線板
 - 11:網箔
 - 12: 絶縁体
 - 13:レンズ 14:光ファイバ
 - 15:フォトダイオード





JP2000-164970A

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any

damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The light corpuscle child module characterized by having had the 1st substrate which carries out loading immobilization of the above mentioned light corpuscle child, and the 2nd substrate which forms an external terminal in the light corpuscle child module which was equipped with light corpuscle children, such as semiconductor laser and an external modulator chip, in the package, and was equipped with the optical fiber for outputting and inputting a lightwave signal to this light corpuscle child, and forming a KOPURENA track in the electrical signal I/O section of these 1st and 2nd substrates.

[Claim 2] The light corpuscle child module according to claim 1 characterized by connecting between the mutual KOPURENA tracks of the 1st substrate of the above. and the 2nd substrate with a flexible patchboard.

[Claim 3] The light corpuscle child module according to claim 2 characterized by the above-mentioned flexible patchboard forming the KOPURENA track.

[Claim 4] The light corpuscle child module according to claim 1, 2, or 3 characterized by forming the thin film resistor for impedance matching into the input signal propagation path of the KOPURENA track on the substrate of the above 1st.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention is concerned with light corpuscle child modules, such as a semiconductor laser module for optical communication, and an external modulator module, and relates to the broadband light corpuscle child module especially used under the high-speed modulation of a gigabit band. [0002]

[Description of the Prior Art] The light corpuscle child module for changing a lightwave signal and an electrical signal in the field of optical communication conventionally is used. [0003] For example, drawing 6 explains an example in the case of being the

semiconductor laser module whose light corpuscle child is semiconductor laser (refer to the patent No. 2616469 official report). It is condensed with a lens 13 and the laser beam by which outgoing radiation is carried out from the semiconductor laser 1 contained in the package 6 is combined with the optical fiber 14 which made the axial center in agreement with the optical axis.

[0004] Semiconductor laser 1 is laid so that the signal propagation direction and the direction of optical outgoing radiation may be in agreement on the 1st microstrip line 16 which consists of the metal formed in the 1st substrate 2 which consists of ceramic material etc., and the carrier 5 is carried on the thermoelectron cooling component which is not illustrated again on the carrier 5 with which the 1st substrate 2 consists of a metal plate etc. By adjusting the die length of the 1st microstrip line 16, the location of the semiconductor laser 1 in a package 6 is set up freely.

10005] Moreover, the 2nd microstrip line 17 is formed on the 2nd substrate 8 which consists of the ceramic material for forming the external terminal of a package 6, and the 1st microstrip line 16 and 1st bonding wire 18 connect. In the middle of the 2nd microstrip line 17, the chip resistor 19 for impedance matching with semiconductor laser 1 is laid. The modulating signal 7 supplied reaches semiconductor laser 1 through the 2nd microstrip line 17, chip resistor 19, 1st bonding wire 18, and 1st microstrip line 16 from the modulation circuit which is not illustrated. Another electrode pattern is formed in the top face of semiconductor laser 1, and the 2nd bonding wire 20 connects with the carrier 5 as a relay point for grounding to a case gland.

[0006] The photodiode 15 for monitors which carries out the monitor of the back outgoing radiation light of semiconductor laser 1 is arranged at the side which opposes the lens 13 of semiconductor laser 1. In this drawing, other circuit parts in the packages (connection with a case gland from a carrier 5 etc.) 6 connected to other external terminals implanted in the package 6 and these external terminals are not illustrated in order to avoid complicatedness.

[0007] The representative circuit schematic which expressed said signal propagation path to drawing7 in simple is shown, and the signal light modulated by driving semiconductor laser 1 with a predetermined electrical signal can be obtained. [0008] Here, the 1st bonding wire 18 and 2nd bonding wire 20 are expressed with die length of 1mm as an inductance of about 1 nH. An inductance value is proportional to the die length of bonding wires 18 and 20, and in inverse proportion to a wire number. In the semiconductor laser module used under the high-speed modulation of a gigabit band, in order to suppress the loss and reflection in electric connection between a semiconductor laser drive circuit and semiconductor laser and to have to make the inductance on a signal propagation path into min, reduction of an inductance is realized because make bonding wire length into the shortest and he generally does two or more bonding.

[0009]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] With said conventional technique, he is Bondi on a signal propagation path. Since NGUWAIYA 18 and 20 is wired, he is Bondi. With the parasitism inductance which NGUWAIYA 18 and 20 has, reflection and loss of a modulating signal arose and the band limit was received in the modulation frequency of a semiconductor laser module.

[0010] Moreover, the 1st microstrip line 16 needs to set the distance as 1mm or less actually, in order to be set up between semiconductor laser 1 and the photodiode 15 for monitors and to obtain the receiving sensibility of enough photodiodes 15. Therefore, wirebonding to the 1st microstrip line 17 was difficult.

[0011] In addition, as aforementioned, when the resistance for adjustment for taking impedance matching with semiconductor laser I was contained in a package 6, since distance was short, the 1st microstrip line 16 is impossible for the installation to the middle also by means to form with a thin film, and needed to lay the chip mold resistance 19 with the means of solder etc. in the middle of the 2nd microstrip line 17.

The soldering section of a chip resistor had the problem of being easy to become the cause of electric reflection.

[0012] The purpose of this invention is to cancel the trouble of the above mentioned conventional technique, reduces the parasitism inductance on the signal propagation path to semiconductor laser, and is to offer a broadband semiconductor laser module or a light corpuscle child module.

[0013]

[Means for Solving the Problem] It is characterized by having equipped this invention with the 1st substrate which carries out loading immobilization of the light corpuscle children stationed in a package, such as semiconductor laser and an external modulator chip, and the 2nd substrate which forms an external terminal, having formed the KOPURENA track in the signal I/O section of these 1st and 2nd substrates, and constituting a light corpuscle child module.

[0014] Moreover, it is characterized by this invention connecting between the mutual KOPURENA tracks of the 1st substrate of the above, and the 2nd substrate with the flexible patchboard in which the KOPURENA track was formed.

[0015] That is, a KOPURENA track is formed instead of the 1st and the 2nd microstrip line, and he is Bondi. The above mentioned purpose is attained by connecting with the flexible patchboard which formed the KOPURENA track instead of NGUWAIYA. A KOPURENA track is not limited to a straight line, when it has a degree of freedom in formation of the central conductor width of face which is an input signal line. Moreover, it is not considered that the flexible patchboard in which the KOPURENA track was formed is an inductance, and it does not receive electric reflection or loss. Furthermore, by forming the resistance for impedance matching with a thin film in the middle of a KOPURENA track, electric reflection of the soldering section of a chip resistor can be controlled, and the frequency bandwidth of a light corpuscle child module can be raised. [0016]

[Function] A KOPURENA track is formed on the 1st and 2nd substrate, between each KOPURENA track is connected with the flexible patchboard which similarly formed the KOPURENA track, by forming the thin film resistor for impedance matching in the middle of the input signal propagation path of the 1st KOPURENA track, the parasitism inductance on a signal propagation path can be reduced, and electric reflection or loss cannot be received, but the small signal frequency response characteristic of a light corpuscle child module can improve, and bandwidth can be raised.

[0017]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, <u>drawing 1</u> explains one example of this invention.

[0018] $\underline{\text{Drawing 1}}$ is a top view in which a light corpuscle child shows the configuration of the semiconductor laser module of this invention which is semiconductor laser. The same sign is given to the same part as $\underline{\text{drawing 6}}$.

[0019] The 1st KOPURENA track 3 where an input impedance becomes 50 ohms by metallizing is formed on the 1st substrate 2 formed of alumimium nitride material. While being the central conductor spread by the input signal of the 1st KOPURENA track 3, the thin film resistor 4 for impedance matching with semiconductor laser 1 is formed. Loading immobilization of the semiconductor laser 1 is carried out on the part used as the termination of the central conductor of the 1st KOPURENA track 3. [0020] On the carrier 5 which consists of conductive ingredients, such as copper tungsten material, loading immobilization is carried out by means, such as soldering, the 1st substrate 2 is carried on the thermoelectron cooling component for temperature

control of the semiconductor laser 1 which is not illustrated, and hold immobilization is carried out into a package 6.

[0021] A package 6 is 14 pin butterfly form package which used the ceramic substrate for lead formation of the semiconductor laser module used by modulation rate 10 Gb/s. The 2nd KOPURENA track 9 is formed on the 2nd substrate 8 which is a ceramic substrate by the side of the lead into which a modulating signal 7 is inputted, and the flexible patchboard 10 with which the KOPURENA track was similarly formed connects between the 1st KOPURENA track 3 and the 2nd KOPURENA track 9. [0022] Moreover, the lightwave signal by which outgoing radiation is carried out from the above mentioned semiconductor laser 1 is condensed with a lens 13, it is drawn from an optical fiber 14, and the photodiode 15 for monitors which carries out the monitor of the back outgoing radiation light from semiconductor laser 1 is arranged. [0023] The detail of the flexible patchboard 10 is shown in drawing 2. The copper foil 11 of three sheets which consists of thickness of 20 micrometers or less is set as a dimension from which spacing of the width of face of the main copper foil along which a modulating signal 7 passes, and the copper foil of both the sides installed in a case gland is set to impedance 50ohm, and is fixed and formed by the insulator 12 which consists of polyimide system resin. The both ends of copper foil 11 are slightly exposed so that it may become connectable by soldering etc. In addition, it may form with gold foil instead of copper foil 11, and you may connect with the means by thermocompression bonding etc.

[0024] The flexible patchboard 10 is thin, soft, and since flexibility is good, it is not inferior to wirebonding in workability.

[0025] A modulating signal 7 results in semiconductor laser 1 through the central conductor and thin film resistor 4 of the central conductor of the 2nd KOPURENA track 9 where the input impedance was set as 50 ohms, the central conductor of the flexible patchboard 10, and the 1st KOPURENA track 3. A bonding wire 20 connects with the grand (COM) pattern of both the sides of the 1st KOPURENA track 3, and the p side of semiconductor laser 1 is grounded in the case gland.

[0026] The sectional view of the microstrip line substrate used for <u>drawing 3</u> by the conventional module here and the sectional view of the KOPURENA track substrate used for <u>drawing 4</u> by this invention are shown. In the case of the microstrip line substrate shown in <u>drawing 3</u>, the characteristic impedance is determined by thickness [of a substrate] H, specific inductive capacity epsilonr, and the track width of face W. Generally, since it is fixed, substrate thickness H needs to presuppose that track width of face is also fixed

[0027] on the other hand, the case of the KOPURENA track substrate of drawing 4 ·· the central conductor width of face W and touch down ·· it is decided by specific-inductive-capacity epsilonr of the ratio of the spacing G to a conductor (grand pattern), and a substrate. Therefore, it is possible to set up the central conductor width of face W freely on the same substrate, and connection by the flexible patchboard 10 which formed the KOPURENA track when it was not necessary to consider as a straight line until it results in semiconductor laser 1 as shown in the 1st KOPURENA track 3 of drawing 1 and the 2nd KOPURENA track 9 is also attained. [0028] It turns out that it is not influenced of the parasitism inductance which the

[10028] It turns out that it is not influenced of the parasitism inductance which the bonding wires 18 and 20 as shown in the conventional example of <u>drawing 7</u> have so that the representative circuit schematic which expressed the signal propagation path by this example to <u>drawing 5</u> in simple may be shown.

[0029] Since the bandwidth in the small signal frequency response characteristic of a semiconductor laser module is in inverse proportion to an inductance value, by having

reduced the inductance like this example, to 3dB bandwidth having been 25GHz, bandwidth is improved by 28GHz and it can be broadband ized to it in the conventional example. Moreover, there is no wirebonding near a photodiode and workability can be improved.

[0030] In addition, although semiconductor laser 1 was used as a light corpuscle child, light corpuscle children, such as an external modulator chip, can be used in addition to this, and a light corpuscle child module can also consist of above mentioned examples. [0031]

[Effect of the Invention] The 1st substrate which carries out loading immobilization of the light corpuscle children stationed in a package, such as semiconductor laser and an external modulator chip, according to this invention, By having had the 2nd substrate which forms an external terminal, having formed the KOPURENA track in the signal I/O section of these 1st and 2nd substrates, and having constituted the light corpuscle child module, the parasitism inductance on an input signal propagation path can be reduced, it is improved and the bandwidth of a light corpuscle child module broadband izes

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the top view showing the configuration of the light corpuscle child module of this invention.

[Drawing 2] The flexible wiring substrate used for the light corpuscle child module of this invention is shown, (a) is a top view and (b) is end view.

[Drawing 3] It is the sectional view of a microstrip line substrate.

[Drawing 4] It is the sectional view of a KOPURENA track substrate.

[Drawing 5] It is the representative circuit schematic which expressed the signal propagation path of the light corpuscle child module of this invention in simple.

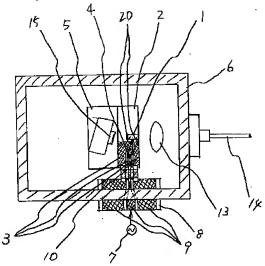
[Drawing 6] It is the top view showing the configuration of the light corpuscle child module of the conventional example.

[Drawing 7] It is the representative circuit schematic which expressed the signal propagation path of the light corpuscle child module of the conventional example in simple.

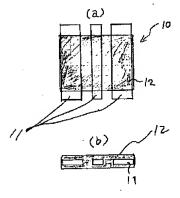
[Description of Notations]

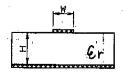
- 1: Semiconductor laser
- 2: The 1st substrate
- 3: KOPURENA track
- 4: Thin film resistor
- 5: Carrier
- 6: Package
- 7: Modulating signal
- 8: The 2nd substrate
- 9: KOPURENA track
- 10: Flexible patchboard
- 11: Copper foil
- 12: Insulator
- 13: Lens
- 14: Optical fiber 15: Photodiode



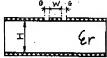


[Drawing 2]

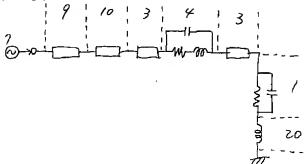




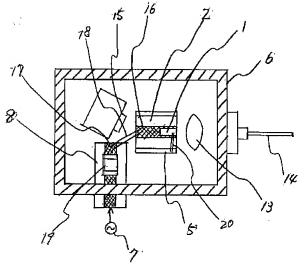
[Drawing 4]



[Drawing 5]







[Drawing 7]

